LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE AND METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME

Patent Number:

JP2002207217

Publication date:

2002-07-26

Inventor(s):

KATAUE SATORU; ARIGA HISASHI; KIGUCHI HIROSHI; ITO TATSUYA;

KAWASE TOMOKI

Applicant(s):

SEIKO EPSON CORP

Application

Number:

JP20010003023 20010110

Priority Number(s):

IPC Classification: G02F1/1339; G02B5/20; G02F1/1335; G09F9/30

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a liquid crystal display device equipped with highly accurate spacers and a highly efficient method for manufacturing the same. SOLUTION: The liquid crystal display device is characterized by being equipped with a plurality of pixels 2 disposed in a matrix pattern by landing first ink on a substrate 1 with an inkjet method, a lightproof layer 3 arranged at intervals of a plurality of the pixels 2, and a plurality of protruding parts 4 with a specific height disposed by landing second ink by the inkjet method on a plurality of positions on the lightproof layer 3 with ink repellency.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

BEST AVAILABLE COPY

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-207217 (P2002-207217A)

(43)公開日 平成14年7月26日(2002.7.26)

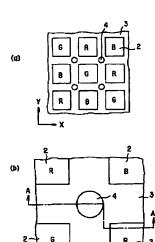
(51) Int.Cl. ⁷		酸別記 号	FI			テーマコード(参考)
G02F	1/1339	500	G 0 2 F	1/1339	500	2H048
G 0 2 B	5/20	101	G 0 2 B	5/20	101	2H089
G 0 2 F	1/1335	500	G 0 2 F	1/1335	500	2H091
G09F	9/30	3 2 0	G09F	9/30	320	5 C O 9 4
		3 4 9			3490	
			农 葡查審	未請求	請求項の数14	OL (全 8 頁)
(21)出願番号		特願2001-3023(P2001-3023)	(71)出顧人	0000023	69	
				セイコー	-エプソン株式会	社
(22)出顧日		平成13年1月10日(2001.1.10)		東京都籍	所宿区西新宿27	「目4番1号
			(72)発明者	片上 有	5	
					W助市大和3丁目 ノン株式会社内	3番5号 セイコ
			(72)発明者	有賀 夕	ኢ	
					版肪市大和3丁E ノン株式会社内	3番5号 セイコ
			(74)代理人	1000957	28	
				弁理士	上柳 雅誉	(外1名)
						最終頁に続く

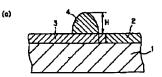
(54) 【発明の名称】 液晶表示装置及びその製造方法

(57)【要約】

【課題】 高精度なスペーサを具備した液晶表示装置及 びその高効率な製造方法を提供する。

【解決手段】 基板1上に、インクジェット方式により 第1のインクを着弾させてマトリックスパターン形状に 配設した複数の画素2と、複数の画素2間の間隙に配設 した遮光層3と、遮光層3上の複数箇所に、インクジェ ット方式により、遮光層3が撥インク性を示す第2のイ ンクを着弾させて配設した、所定高さを有する複数の突 起部4とを備えてなるととを特徴とする液晶表示装置。





【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板上に、

インクジェット方式により第1のインクを着弾させてマ トリックスパターン形状に配設した複数の画素と、

前記複数の画素間の間隙に配設した遮光層と、

前記遮光層上の複数箇所に、インクジェット方式によ り、前記遮光層が撥インク性を示す第2のインクを着弾 させて配設した、所定高さを有する複数の突起部とを備 えてなることを特徴とする液晶表示装置。

数箇所に形成した複数の穴部に、インクジェット方式に より、前記第2のインクを着弾させて配設してなるもの である請求項1に記載の液晶表示装置。

【請求項3】 前記遮光層が、その水に対する接触角が 40°以上であるフッ素系樹脂からなる請求項1又は2 に記載の液晶表示装置。

【請求項4】 前記第2のインクが、熱硬化性樹脂又は 光硬化性樹脂を含有するものである請求項1~3のいず れかに記載の液晶表示装置。

【請求項5】 前記第2のインクを構成する材料が、前 20 記第1のインクを構成する材料と同一である請求項1~ 4のいずれかに記載の液晶表示装置。

【請求項6】 前記第1のインクを、R(赤色)、G (緑色)及びB(青色)の3色のインクから構成し、前 記第2のインクを、前記R(赤色)、G(緑色)及びB (青色) の3色のインクを混合したものから構成してな る請求項1~5のいずれかに記載の液晶表示装置。

【請求項7】 前記複数の突起部の所定高さが、インク ジェット方式による前記第2のインクの吐出量を制御す の液晶表示装置。

【請求項8】 基板上に、遮光層を格子形状に配設し、 前記遮光層の格子形状の間隙に、インクジェット方式に より第1のインクを着弾させてマトリックスパターン形 状に複数の画素を配設し、

前記遮光層上の複数箇所に、インクジェット方式によ り、前記遮光層が撥インク性を示す第2のインクを着弾 させて所定高さを有する複数の突起部を配設することを 特徴とする液晶表示装置の製造方法。

【請求項9】 前記遮光層上の複数箇所に複数の穴部を 40 形成し、前記穴部に、インクジェット方式により、前記 第2のインクを着弾させて前記複数の突起部を配設する 請求項8に記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項10】 前記遮光層として、その水に対する接 触角が40°以上であるフッ素系樹脂を用いる請求項8 又は9に記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項11】 前記第2のインクとして、熱硬化性樹 脂又は光硬化性樹脂を含有するものを用いる請求項8~ 10のいずれかに記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項12】 前記第2のインクを構成する材料とし 50 ィ技法による画素の形成技法のように、画素ごとに異な

て、前記第1のインクを構成する材料と同一のものを用 いる請求項8~11のいずれかに記載の液晶表示装置の 製造方法。

【請求項13】 前記第1のインクとして、R(赤 色)、G(緑色)及びB(青色)の3色のインクを用 い、前記第2のインクとして、前記R(赤色)、G(緑 色)及びB(青色)の3色のインクを混合したものを用 いる請求項8~12のいずれかに記載の液晶表示装置の 製造方法。

【請求項2】 前記複数の突起部が、前記遮光層上の複 10 【請求項14】 前記複数の突起部の所定高さを、イン クジェット方式による前記第2のインクの吐出量を制御 することにより決定する請求項8~13のいずれかに記 載の液晶表示装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、液晶表示装置及び その製造方法に関する。さらに詳しくは、基板上に、イ ンクジェット方式により第1のインクを着弾させてマト リックスパターン形状に配設した複数の画素と、複数の 画素間の間隙に配設した遮光層と、遮光層上の複数箇所 に、インクジェット方式により、遮光層が撥インク性を 有する第2のインクを着弾させて配設した、所定高さを 有する複数の突起部とを備えてなることを特徴とする液 晶表示装置に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、パーソナルコンピュータの発達、 特に、携帯用パーソナルコンピュータの発達に伴い、液 晶表示装置の需要が急増している。この液晶表示装置 は、ノート型パソコン、デスクトップ型パソコン、車載 るととにより決定される請求項1~6のいずれかに記載 30 用ナビゲーションシステム、電子スチルカメラ、ゲーム 機器、プロジェクタ、携帯電話等に広く利用されてい

> 【0003】このような液晶表示装置は、通常、共通電 極を配設したカラーフィルタ用基板と、画素電極を配設 した画素電極基板とをシール材を介して接着してセルを 形成し、このセル内に液晶を封入することによって製造 され、装置の各画素に色彩を付与している。この場合、 セル内には、セル間隔の精度を保持するため、通常、粉 末状のスペーサが配設される。

【0004】とのようなカラー液晶表示装置に関して は、年々、髙精細な画像の表示に対する要求が高まるに 伴い、画素の高精度、高効率な形成に対する要求が高ま っている。このような要求に応えるため、インクジェッ トの印刷技法によって行う方法が採用されるようになっ ている。この技法は、圧電体薄膜素子を用いたインクジ ェットヘッドの加圧室にインクを貯蔵し、圧電体素子の 振動による加圧室の体積変化で画素形成用インクを吐出 することでカラーフィルタ用基板上に画素を形成するも のであるが、従来から用いられてきたフォトリソグラフ

るパターンのマスクを用いた、露光、現像、洗浄等の煩 雑な工程を必要としないため、生産効率を向上させると とが可能であるとともに、インク量の高度な制御が可能 であるため、高精細な画素の効率的な形成を可能にする という点で優れた方法である。

【0005】一方、上述の髙精細な画像の表示に対する 要求は、画素のみを対象とすることに止まらず、セル間 隔の精度を保持することによって高精細な画像の表示に 寄与し得る、スペーサの形成についても高精度、高効率 化を要求するようになっている。

【0006】このようなスペーサの配設方法としては、 従来から、粉末状のスペーサ粒子をセル内にランダムに 散布する方法が用いられてきたが、画素上にも光不透過 性のスペーサ粒子が配設されることになり、コントラス ト等の表示品質を低下させるという問題がある。

【0007】また、画素の間隙に形成した遮光層上に、 フォトリソグラフィ技法によって樹脂の柱を形成して、 スペーサとする方法が提案されているが、この方法で は、画素形成とは異なるパターンのマスクを用いて、露 光、現像、洗浄等の煩雑な工程を必要とするため、生産 20 効率を低下させるという問題がある。

【0008】また、これらの問題に鑑み、インクジェッ ト装置を用いて、基板上に、1回の吐出で複数個のスペ ーサを吐出し、複数個のスペーサが凝集した状態でほぼ 一定間隔に配置されるようにしたスペーサ吐出方法が開 示されている(特開平11-24083号公報)。 [0009]

【発明が解決しようとする課題】しかし、この方法は、 画素領域に配設されるスペーサの個数を減らす点におい ては優れた方法であるが、吐出物として液状のものを用 30 いる必要があるというインクジェット方式の技術的な制 約から、所定の液体にスペーサ粒子を分散させた吐出液 を調製する必要があり、手間が掛かるとともに、着弾す る液滴に含まれる複数のスペーサ粒子の個数を一定に制 御することは困難で、精度の面で必ずしも十分に満足し 得るものではなかった。

【0010】本発明は、上述の問題に鑑みなされたもの で、高精度なスペーサを具備した液晶表示装置及びその 高効率な製造方法を提供することを目的とする。

[0011]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた め、本発明の液晶表示装置は、基板上に、インクジェッ ト方式により第1のインクを着弾させてマトリックスパ ターン形状に配設した複数の画素と、前記複数の画素間 の間隙に配設した遮光層と、前記遮光層上の複数箇所 に、インクジェット方式により、前記遮光層が撥インク 性を有する第2のインクを着弾させて配設した、所定高 さを有する複数の突起部とを備えてなることを特徴とす

の突起部が高精度なスペーサとして機能するため、高精 度なスペーサを具備した液晶表示装置を提供することが できる。

【0013】また、本発明の液晶表示装置の製造方法 ' は、基板上に、遮光層を格子形状に配設し、前記遮光層 の格子形状の間隙に、インクジェット方式により第1の インクを着弾させてマトリックスパターン形状に複数の 画素を配設し、前記遮光層上の複数箇所に、インクジェ ット方式により、前記遮光層が撥インク性を示す第2の 10 インクを着弾させて所定高さを有する複数の突起部を配 設することを特徴とする。

【0014】このような構成にすることによって、高精 度なスペーサを具備した液晶表示装置の高効率な製造方 法を提供することができる。

[0015]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を、図 面を参照しつつ具体的に説明する。

【0016】図1に示すように、本発明の液晶表示装置 は、基板1上に、インクジェット方式により第1のイン クを着弾させてマトリックスパターン形状に配設した複 数の画素2と、複数の画素2間の間隙に配設した遮光層 3と、遮光層3上の複数箇所に、インクジェット方式に より、遮光層3が撥インク性を示す第2のインクを着弾 させて配設した、所定高さを有する複数の突起部4とを 備えてなることを特徴とする。

【0017】本発明の液晶表示装置に用いられる基板1 としては、機械的強度に優れたものであれば特に制限は ないが、例えば、透明ガラス基板、アクリル等のプラス チック基板(フィルム)等の光透過性基板及びこれらの 表面処理品等を挙げることができる。実施の形態によっ ては光不透過性のものであってもよい。

【0018】画素2は、目的とする液晶表示装置の解像 度に合わせて種々の大きさ、ビッチとすることかできる が、本実施の形態では、X方向のピツチを114 µm、 Υ方向のピッチを75μmとしている。また、一つの画 素2の体積は、1~50p1 (ピコリットル) が好まし く、5~20plがさらに好ましい。1pl未満である と、十分な着色効果が得られないことがあり、50pl を超えると髙精細な画素を形成できないことがある。な 40 お、図1 (a) 及び図1 (b) における画素2に付した R、G、Bは、それぞれの画素の色が、赤色、緑色、青 色であることを示す(図4における場合も同様であ る)。

【0019】本発明において画素2の形成に用いられる 第1のインクとしては、水系であっても溶剤系であって もよい。例えば、ポリウレタン樹脂オリゴマーに無機顔 料を分散させた後、低沸点溶剤としてシクロヘキサノ ン、酢酸プチルを、また、高沸点溶剤としてブチルカル ビトールアセテートを加え、さらに、非イオン系界面活 【0012】このような構成にすることによって、複数 50 性剤0.01%を分散剤として添加し、粘度6~8mP

a·sとしたもの等を挙げることができる。また、後述 するように、第2のインクと同一の材料を用いてもよ

【0020】各画素2間の間隙に配設された遮光層3 (例えば、ブラックマトリックスやブラックマスク) は、遮光性で、かつ後述する第2のインクに対して撥イ ンク性を有する材料から構成される。具体的には、フッ 素系樹脂を挙げることができ、その水に対する接触角が 40°以上であるものが、後述する突起部4の高精度な 形成を可能とすることから好ましく、50°以上である 10 ものがさらに好ましい。遮光層3は、通常、フォトリソ グラフィの技法を用いて形成することができる。遮光層 30幅は、 $20\sim50\mu m$ であることが好ましい。20μm未満であると、突起部4の形成が困難になることが あり、50μmを超えると、各画素2間の間隔が広くな りすぎ、髙精細な液晶表示装置に適用することが困難に なることがある。なお、遮光層3の上に、樹脂等からな るバンク材を積層して、画素の形成に便宜を図ってもよ

おけるインクジェットヘッドの構成としては、例えば、 図2に示すものを挙げることができる。このインクジェ ットヘッド20は、インクの供給流路が加圧室基板内に 形成されるタイプである。図2 に示すように、インクジ ェットヘッド20は、主に加圧室基板21、ノズルブレ ート22及び基体23から構成される。

【0022】加圧室基板21は、シリコン単結晶基板上 に形成された後、各々に分離される。加圧室基板21 は、複数の短冊状の加圧室24が設けられ、全ての加圧 室24にインクを供給するための共通流路25を備え る。加圧室24の間は側壁26により隔てられている。 加圧室24は2列に配列され、一列当たり128個形成 されており、256本(個)のノズルの印字密度を有す るインクジェットヘッドを実現している。加圧室基板2 1の基体23側には振動板膜及び圧電体薄膜素子が形成 されている。また、各圧電体薄膜素子からの配線はフレ キシブルケーブルである配線基板27に収束され、基体 23の外部回路(図示せず)と接続されている。外部回 路にはカラーフィルタを着色するためのインク吐出タイ ミングが指示され、インクを吐出する。

【0023】ノズルプレート22は加圧室基板21に接 合される。ノズルブレート22における加圧室24に対 応する位置にはインク滴を摘出するためのノズル28が 形成されている。ノズル28は、例えば、直径28μm とすることかでき、この場合、1回に吐出されるインク 滴の量は10p1~20p1程度となる。また、ノズル 28は所定の配列ピッチで2列形成されており、例え ば、列の間隔、配列ピッチはそれぞれ141μm、75 μmとすることができる。

[0024] 基体23は、プラスチック、金属等の剛体 50 とがある。

であり、加圧室基板21の取付台となる。

【0025】図3は、インクジェットヘッド20の主要 部に対する電気的な接続関係を模式的に示す説明図であ る。駆動電圧源31の一方の電極は配線32を介し、イ ンクジェットヘッドの下部電極33に接続する。駆動電 圧源31の他方の電極は配線34及びスイッチ36a~ 36 cを介して各加圧室24 a~24 cに対応する上部 電極37に接続する。

【0026】図3においては、加圧室24bのスイッチ 36 bのみが閉じられ、他のスイッチ36 a、36 cが 開放されている。スイッチ36a、36cが開放されて いる加圧室24 a、24 cはインク吐出の待機状態を示 す。インク吐出時には、例えば、スイッチ24bのよう にスイッチが閉じられ、圧電体膜に電圧が印加される。 との電圧は、矢印Aに示す圧電体膜39の分極方向と同 極性、換言すると、分極時の印加電圧の極性と同じよう に電圧が印加される。圧電体膜39は厚さ方向に膨張す るとともに、厚さ方向と垂直方向に収縮する。この収縮 で圧電体膜39と振動板40の界面に応力が働き、圧電 [0021] 本発明に用いられるインクジェット方式に 20 体膜39及び振動板40は下方向にたわむ。このたわみ により加圧室24bの体積が減少し、ノズル41からイ ンク滴42が吐出する。このインク滴42により画素を 着色する。その後再びスイッチ36bを開くと、撓んで いた圧電体膜39及び振動板40が復元し、加圧室24 bの体積が膨張することでインク供給路(図示せず)よ り加圧室24bヘインクが充填される。なお、圧電体膜 39の振動周波数は、7.2kHzとしている。

> 【0027】図1に示すように、遮光層3上の複数箇所 には、所定高さを有する複数の突起部4が、インクジェ 30 ット方式により、第2のインクを着弾させることにより 配設されている。なお、前述のように、遮光層3の上 に、樹脂等からなるバンク材を積層した場合には、突起 部4は遮光層3及びバンク材(図示せず)上の複数箇所 に配設されることになる。

【0028】ととで、突起部4の形成に用いられるイン クジェット方式としては、画素の形成に用いたものと同 じインクジェットヘッドを用いることが、他の付加設備 を必要としないため、生産効率を向上させることから好 ましい。

【0029】本発明に用いられる第2のインクとして は、遮光層3が第2のインクに対して撥インク性を有す るような組合わせとなるものであれば特に制限はない が、例えば、熱硬化性樹脂又は光硬化性樹脂を含有する ものが、短時間で硬化し得るため生産効率を向上させる ことから好ましい。

[0030] その粘度としては、10~100mPa・ sが好ましい。10mPa·s未満であると、突起部の 形成が困難になることがあり、100mPa・sを超え ると、インクジェットヘッドからの吐出が困難になると

【0031】このような第2のインクの具体例として は、ウレタン系樹脂、アクリル系樹脂、ノボラック系樹 脂、カルド系樹脂、ポリイミド樹脂、エポキシ樹脂の希 釈液等を挙げることができる。

【0032】また、第2のインクを構成する材料を第1 のインクを構成する材料と同一とすることが生産効率を 向上させることから好ましい。この場合、第1のインク を、R (赤色)、G (緑色)及びB (青色)の3色のイ ンクから構成し、第2のインクを、R(赤色)、G(緑 色)及びB(青色)の3色のインクを混合したものから 10 構成することが、インクジェット方式の操作プログラム を規定することにより簡易に実施でき、生産効率を向上 させることから好ましく、また、第2のインクの吐出量 の決定が容易となって吐出量の精密な制御が可能とな り、複数の突起部4の遮光層3からの高さHの精度を高 めることができることから好ましい。具体的には、イン ク吐出量で制御される高さHの精度は、2%以内である ことがセル間隔を精密に維持した高精細な装置を得る上 で好ましい。

の他の実施の形態においては、複数の突起部4が、遮光 層3上の複数箇所に形成した複数の穴部5に、インクジ ェット方式により、第2のインクを着弾させることによ って配設されている。

【0034】との突起部4の寸法に関しては、遮光層3 からの高さHは、装置に用いられる液晶セルの間隔にも よるが、第2のインクの吐出直後においては、10~2 μ0μm、硬化後においては、2~10μmが好ましい。 硬化後における高さHが、2μm未満であると、十分な スペーサ効果が得られないことがあり、10μmを超え 30 ると、液晶セルの間隔が狭い装置に適用できない場合が ある。なお、上述の寸法関係は、先に説明した実施の形 態における場合も同様に適用される。

【0035】突起部4の横断面である円の直径Dは、1 0~30μmが好ましい。10μm未満であると、十分 なスペーサ効果が得られないことがあり、30μmを超 えると、高精細な装置に適用できない場合がある。

【0036】穴部5を形成する方法としては、例えば、 フォトリソグラフィの技法を用いて遮光層3を形成する 際に、所定形状のマスクを用いることを挙げることがで 40 きる。

【0037】図5に示すように、上記構成(基板1上 に、インクジェット方式により第1のインクを着弾させ てマトリックスパターン形状に配設した複数の画素2 と、複数の画素2間の間隙に配設した遮光層3と、遮光 層3上の複数箇所に、インクジェット方式により、遮光 層3が撥インク性を示す第2のインクを着弾させて配設 した、所定高さを有する複数の突起部4とを備えてなる 構成)を備えた、本発明の液晶表示装置100は、保護 層101と、共通電極102と、画素電極基板103

と、画素電極基板103上に共通電極102に対向して 設けた画素電極104と、対向する二枚の電極102、 104の間に挟持かつ封止された液晶層105とを備え てなるものである。

【0038】本発明の液晶表示装置100は、共通電極 102と液晶層105との間、及び/又は液晶層105 と画素電極基板103との間に、配向膜106、107 を備えたものであることが好ましい。

【0039】また、基板1の外面上、及び/又は画素電 極基板103の外面上に、偏光板108、109を備え たものが好ましい。 バックライトしは、 偏光板 109側 から照射される。

【0040】なお、上記の構成に用いられる材料として は特に制限はなく、それぞれ汎用されているものを用い ることができる。

[0041]

【実施例】インクジェット方式によって作製したカラー フィルタの撥インクバンク部にレーザーで穴をあけ、図 1 (b) に示す突起部4を形成するインクの着弾位置 [0033]図4に示すように、本発明の液晶表示装置 20 に、インク溜りを形成した。その後インクジェット描画 装置で、前記インク溜りにカラーフィルタ用インクを吐 出し、図1(c)に示すように、インクが凸状に盛り上 がることを確認した。インク4は固形分濃度を、特別に 30%以上まで高濃度化したものを、高温下で低粘度化 して吐出した。吐出直後のインク高さは約15 µmで、 その後熱風乾燥炉により硬化させ、高さが3 µmの凸部 が残った。前記突起は複数箇所に再現良く作製すること ができた。対向ガラスとシール材で貼り合せたところ、 セル厚3.5~4μmの空隙の空セルが完成して、スペ ーサとしての機能を果たすことが確認された。

[0042]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によって、 髙精度なスペーサを具備した液晶表示装置及びその高効 率な製造方法を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の液晶表示装置の一の実施の形態を模 式的に示し、(a)は平面図、(b)はその一部拡大 図、(c)はそのA-A線断面図である。

【図2】 本発明に用いられるインクジェットヘッドを 模式的に示す分解斜視図である。

【図3】 本発明に用いられるインクジェットヘッドの 電気的接続を模式的に示す説明図である。

【図4】 本発明の液晶表示装置の他の実施の形態を模 式的に示し、(a)は平面図、(b)そのB-B線断面 図である。

【図5】 図4に示す実施の形態を備えた液晶表示装置 の全体を模式的に示す断面図である。

【符号の説明】

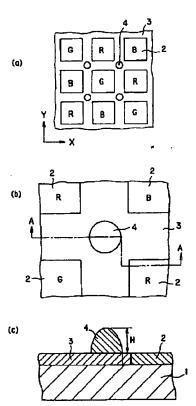
1: 基板

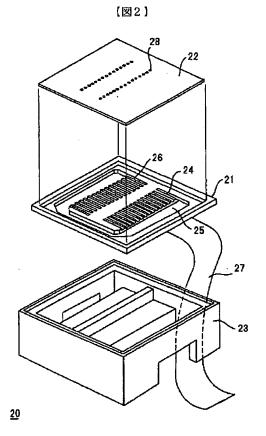
50 2: 画素

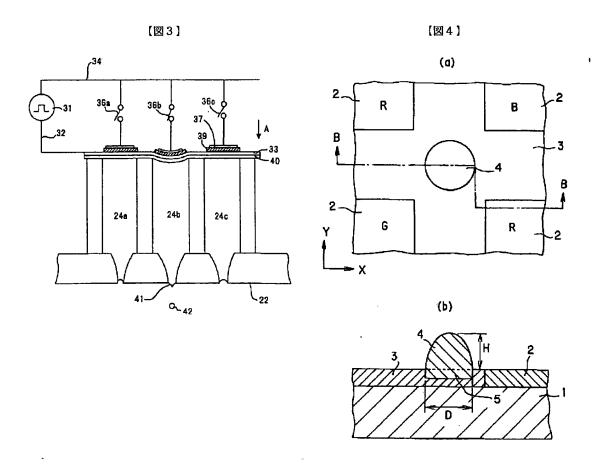
10

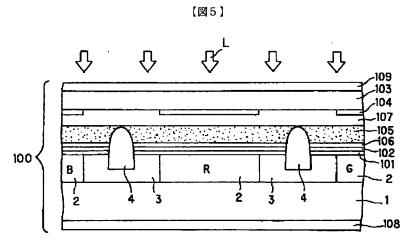
3: 遮光層	*36b: スイッチ
4: 突起部	36c: スイッチ
5: 穴部	37: 上部電極
20: インクジェットヘッド	39: 圧電体膜
21: 加圧室基板	40: 振動板
22: ノズルプレート	41: ノズル
23: 基体	42: インク滴
24: 加圧室	100: 液晶表示装置
25: 共通流路	101: 保護層
26: 側壁	10 102: 共通電極
27: 配線基板	103: 画素電極基板
28: ノズル	104: 画素電極
31: 駆動電圧源	105: 液晶層
32: 配線	106: 配向膜
33: 下部電極	107: 配向膜
34: 配線	108: 偏光板
36a: スイッチ	* 109: 偏光板

【図1】









フロントページの続き

(72)発明者 木口 浩史 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコ ーエブソン株式会社内

(72)発明者 伊藤 達也 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコ ーエブソン株式会社内 (72)発明者 川瀬 智己 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコ ・ ーエブソン株式会社内

Fターム(参考) 2H048 BA11 BA57 BA64 BB02 BB08 BB44
2H089 LA01 QA16 TA12 TA13 UA05 2H091 FA02Y FA34Y FA35Y 5C094 AA02 AA43 BA43 CA19 CA24 DA15 EA04 EA07 EB02 EC03 ED15

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.